## (19)日本国特許庁 (JP)

G01R 1/073

H01L 21/66

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-64389

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

G01R 1/073

F

H01L 21/66

В

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全6頁)

(21)出願番号

特願平9-244782

(22)出願日

平成9年(1997)8月26日

(71)出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72) 発明者 山坂 力仁

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

東京エレクトロン山梨株式会社内

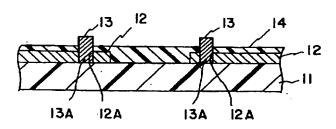
(74)代理人 弁理士 小原 肇

(54) 【発明の名称】パンプ型コンタクタ及びパンプ型コンタクタ用接触子の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 従来のバンプ型コンタクタの場合には、図5に示すようにバンプ端子3は配線パターン2と材質が異なる上に、単に配線パターン2上に付着しているだけであるため、バンプ端子3と配線パターン2の付着力が弱い。そのため、検査時に図6に示すようにメインチャックをX方向またはY方向に往復移動させて電極パッドPの酸化膜Oを削り取る際に、バンプ端子3と配線パターン2の境界面にせん断力が集中的に作用し、検査を繰り返し受ける間にバンプ端子3が配線パターン2から剥離し易くなり、ひいてはバンプ型コンタクタの寿命が短くなる。

【解決手段】 本発明のパンプ型コンタクタ10は、メンプレン11の表面に形成された配線パターン12と、この配線パターン12上に形成されたパンプ端子13とを備え、バンプ端子13はその基部13Aが配線パターン12内に埋設されてなることを特徴とする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材の表面に形成された配線パターンと、この配線パターン上に形成された突起状接触子とを備え、上記突起状接触子と被検査体の電極とが電気的に接触して上記被検査体の電気的特性検査を行うパンプ型コンタクタにおいて、上記突起状接触子はその基部が上記配線パターン内に埋設されてなることを特徴とするパンプ型コンタクタ。

1

【請求項2】 上記接触子は基端部から先端部に渡って 段階的に細くなる複数段の突起からなり、先端寄りの後 10 段突起の基部がその前段突起内に埋設されてなることを 特徴とする請求項1に記載のパンプ型コンタクタ。

【請求項3】 バンプ型コンタクタの突起状接触子を製造する方法において、配線パターンに上記接触子用の凹部を形成する第1工程と、上記凹部内で導電性物質で成長させて上記接触子の基部を形成し、引き続き上記基部から上記導電性物質を連続的に成長させて上記接触子用突起を形成する第2工程とを備えたことを特徴とするバンプ型コンタクタ用接触子の製造方法。

【請求項4】 上記接触子用突起の略中央に凹部を形成 20 する第3工程と、上記凹部内で上記導電性物質を成長させて基部を形成し、引き続き上記基部から上記導電性物質を連続的に成長させて後段の接触子用突起を形成する第4工程とを備えたことを特徴とする請求項3に記載のバンプ型コンタクタ用接触子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハ(以下、単に「ウエハ」と称す。)に形成されたICチップの電気的特性検査を行うパンプ型コンタクタ及びパンプ30型コンタクタ用接触子の製造方法に関し、更に詳しくは、パンプ型コンタクタの接触端子の寿命を延長できるパンプ型コンタクタ及びパンプ型コンタクタ用接触子の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】半導体製造工程は、ウエハに形成された I C チップをパッケージングする前にウエハ状態で各 I C チップの電気的特性検査を行い、予め良品 I C チップをスクリーニングする検査工程を有している。この検査工程では例えばプローブ装置が用いられる。プローブ装 40 置は、一般に、ウエハを搬送するローダ室と、これに隣接し、ローダ室から搬送されて来たウエハの電気的特性検査を行うプローバ室とを備えている。プローバ室内には X、Y、 Z 及び θ 方向で移動可能なメインチャックが配設され、ローダ室の上面にはメインチャックと対向させてプローブカードが固定されている。

【0003】そして、プローブ装置を用いて検査する時には、ローダ室から移載されたウエハをメインチャック上で真空吸着した状態で、メインチャックがX、Y、Z及び6方向に移動してウエハの各ICチップの電極パッ 50

ド (例えば、アルミニウムによって形成されている) とプローブカードの接触子とを位置合わせした後、メインチャックが 2 方向に上昇して I C チップの各電極パッドと各接触子とが接触し、更にオーバドライブしてそれぞれが互いに電気的に接触し、各 I C チップの電気的特性検査を行う。

【0004】さて、最近、ウエハが大口径化すると共に I Cチップの集積度が急激に高まり、I Cチップの配線 構造が超微細化し、電極パッドの配列が益々狭ピッチ化している。これに伴ってプローブカードのプローブ針も 狭ピッチ化する。そのため、電極パッドの狭ピッチ化に 柔軟に対応できるプローブカードとして例えばメンブレンタイプのパンプ型コンタクタが用いられる。

【0005】バンプ型コンタクタは、例えば図5に示すように、基材となるポリイミド系樹脂等の合成樹脂からなるメンプレン1と、このメンプレン1に形成された銅等の良導性金属からなる配線パターン2と、この配線パターン2の端部に設けられた良導性金属(例えば、金、金合金等)の突起状接触子(以下、「バンプ」と称す。)3と、配線パターン2を保護する保護膜4とを備えたものである。このタイプのバンプ型コンタクタは、ウエハの電極パッドが狭ピッチ化しても、電極パッドに即したパンプ端子3を作ることができ、しかも、電極パッドの凹凸が不揃いであってもメンプレンがその形状に追随して比較的安定した接触圧を確保することができる。

【0006】ところが、ウエハの電極パッドは例えばアルミニウムによって形成されているため、電極パッドが極めて酸化され易く、ウエハの製造過程あるいは搬送過程等で電極パッドが酸化して絶縁性の酸化膜が形成される。この酸化膜は例えば900~1200オングストロームの膜厚に達する。そのため、ウエハの検査を行う時には電極パッドの酸化膜を削り取り、パンプ端子3と電極パッド間の導通を図る必要がある。

【0007】上述したバンプ型コンタクタを用いて検査を行う時には、例えば図6に示すように、メインチャックを2方向にオーバードライブさせてウエハWの電極パッドPとバンプ端子3との接触圧を高めると共にメインチャックをXまたはY方向に移動させてバンプ端子3によって酸化膜Oを削り取り、バンプ端子3と電極パッドPとの導通を図るようにしている。

【0008】ところで、従来のパンプ型コンタクタのパンプ端子3を製造する場合には例えば図7の(a)~(f)に示す工程に従って製造している。まず、同図の(a)に示すように例えば銅等の配線用金属をスパッタリング処理してメンプレン1上に金属膜2Aを形成する。引き続き、金属膜2A上にレジスト膜を塗布した後、露光、現像処理により同図の(b)に示すように配線パターン2に即したレジストパターン5を形成する。次いで、レジストパターン5Aで被覆された金属膜5A

10

以外をエッチング処理により除去した後、アッシング処 理を施してレジストパターン5を除去し、同図の (d) に示すように配線パターン2を形成する。その後、メン プレン1上にレジスト処理し、バンプ端子3に即した部 分を開口したレジストパターン6を形成した後、CVD 処理によりNi、Cr等の金属を開口部内で成長させ、 同図の(e)に示すようにバンプ端子3を形成し、更 に、アッシング処理によりレジストパターン6を除去し て同図の(f)に示すようにバンプ端子3を配線パター ン2上に形成する。

## [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の パンプ型コンタクタの場合には、図5、図7の(f)に 示すようにバンプ端子3は配線パターン2と材質が異な る上に、単に配線パターン2上に付着しているだけであ るため、パンプ端子3と配線パターン2の付着力が弱 い。そのため、検査時に図6に示すようにメインチャッ クをX方向またはY方向に往復移動させて電極パッドP の酸化膜〇を削り取る際に、パンプ端子3と配線パター ン2の境界面にせん断力が集中的に作用し、検査を繰り 20 返し受ける間にパンプ端子3が配線パターン2から剥離 し易くなり、ひいてはパンプ型コンタクタの寿命が短く なる虞があった。

【0010】本発明は、上記課題を解決するためになさ れたもので、突起状接触子が剥離し難く、寿命を延長す ることができるパンプ型コンタクタ及びバンプ型コンタ クタ用接触子の製造方法を提供することを目的としてい る。

## [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に記載 30 のパンプ型コンタクタは、基材の表面に形成された配線 パターンと、この配線パターン上に形成された突起状接 触子とを備え、上記突起状接触子と被検査体の電極とが 電気的に接触して上記被検査体の電気的特性検査を行う バンプ型コンタクタにおいて、上記突起状接触子はその 基部が上記配線パターン内に埋設されてなることを特徴 とするものである。

【0012】また、本発明の請求項2に記載のバンプ型 コンタクタは、請求項1に記載の発明において、上記接 触子は基端部から先端部に渡って段階的に細くなる複数 40 段の突起からなり、先端寄りの後段突起の基部がその前 段突起内に埋設されてなることを特徴とするものであ

【0013】また、本発明の請求項3に記載のバンプ型 コンタクタ用接触子の製造方法は、パンプ型コンタクタ の突起状接触子を製造する方法において、配線パターン に上記接触子用の凹部を形成する第1工程と、上記凹部 内で導電性物質を成長させて上記接触子の基部を形成 し、引き続き上記基部から上記導電性物質を連続的に成

たことを特徴とするものである。

【0014】また、本発明の請求項4に記載のバンプ型 コンタクタ用接触子の製造方法は、請求項3に記載の発 明において、上記接触子用突起の略中央に凹部を形成す る第3工程と、上記凹部内で導電性物質を成長させて基 部を形成し、引き続き上記基部から上記導電性物質を連 続的に成長させて後段の接触子用突起を形成する第4工 程とを備えたことを特徴とするものである。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、図1~図4に示す実施形態 に基づいて本発明を説明する。本実施形態のバンプ型コ ンタクタ10は、例えば図1、図2に示すように、ポリ イミド系樹脂、シリコン系樹脂等の合成樹脂からなるメ ンプレン11と、このメンプレン11の表面にCu、A -1、W等の良導性金属によって形成された配線パターン 12と、この配線パターン12の端部にウエハ上の1個 または複数個のICチップの電極パッドの配列に合わせ て形成された複数のパンプ端子13と、上記配線パター ン12を保護するポリイミド系樹脂等の合成樹脂からな る保護膜14とを備え、1個または複数個のICチップ の電気的検査を行うようにしてある。また、配線パター ン12は、バンプ端子13の数が多くなれば複数層に渡 って形成されている。そして、各層の配線パターン12 とパンプ端子13とはスルーホール等を介して接続され ている。尚、メンブレン11と保護膜14は同一材料に よって形成しても良いし、異なる材料で形成しても良

【0016】更に、図示してないが、このパンプ型コン タクタ10はプリント配線基板と支持部材とを備えてい る。そして、メンプレン11はプリント配線基板の中央 開口部に張設され、配線パターン12がプリント配線基 板の配線パターンと接続されている。この中央開口には 支持部材が装着され、メンプレン11を裏面から支持す ると共に、メンプレン11に接触圧を付与するようにし

【0017】さて、本実施形態のバンプ端子13は、図 1、図2に示すように、略円柱状を呈し、その基部13 Aが配線パターン12内に埋設され、配線パターン12 に対して植設された状態になっている。つまり、バンプ 端子13は基部13Aの底面及び周面が配線パターン1 2の凹部12Aの内周面と密着し、配線パターン12に よって強固に固定されている。また、バンプ端子13は 電極パッドより硬度が高く、耐摩耗性に優れた材料、例 えばNi、Cr、W等の金属によって外径が10~50 μ m の大きさに形成されている。また、バンプ端子13 の配線パターン12からの高さは例えば120~250 μmに形成されている。そして、バンプ端子13の表面 には金等の良導性金属によるメッキが施され、電極パッ ドとの接触抵抗を小さくしてある。従って、検査時にバ 長させて上記接触子用突起を形成する第2工程とを備え 50 ンプ端子13に対してせん断力が繰り返し作用しても、

6

バンプ端子13の基部13Aが配線パターン12内に埋 設されているため、せん断力がバンプ端子13と配線パ ターン12の境界面に直接作用することはなく、バンプ 端子13が配線パターン12から剥離することはない。 【0018】また、本発明のパンプ型コンタクタのバン プ端子は複数段からなるバンプ端子として形成すること もできる。例えば図3は2段構成のパンプ端子の一例を 示す図である。このパンプ端子13は、略円柱状の第1 段突起131と、略円柱状の第2段突起132とからな り、第1段突起131の外径が第2段突起132の外径 10 より大きく形成されている。第1段突起131は例えば Cu、Al等の配線材料と同種の材料によって形成さ れ、第2段突起132は配線パターン12及び電極パッ ドより硬度が高く、耐摩耗性に優れた材料、例えばN i、Cr、W等の金属によって形成されている。そし て、例えば、第1段突起131の外径は20~100μ mの大きさで、第2段突起132の外径は10~50μ mの大きさに形成されている。また、バンプ端子13の 配線パターン12からの高さは例えば120〜250 $\mu$ mに形成されている。第1段突起131の基部131A 20 は配線パターン12に埋設され、第2段突起132の基 部132Aは第1段突起131の略中央に埋設されてい る。そして、第1、第2段突起131、132の表面に は金等の良導性金属によるメッキが施されている。従っ て、第1、第2段突起131、132はいずれも検査時 にせん断力を繰り返し受けても、第1段突起131は配 線パターン12から、第2段突起132は第1段突起1 31から脱離したり、剥離したりすることはない。

【0019】次に、図1に示すパンプ端子13の製造方 法について図4の(a)~(f)を参照しながら説明す 30 る。まず、従来と同様に例えばCu、Al等の配線用金 属をスパッタリング処理してメンプレン11上に金属膜 を形成し、その後金属膜上にレジスト膜を塗布した後、 **露光、現像処理により配線パターン12に即したレジス** トパターンを形成する。次いで、同図の (a) に示すよ うにレジストパターン15で被覆された金属膜以外の部 分をエッチング処理により除去して配線パターン12を 形成した後、アッシング処理によりレジストパターン1 5を除去し、同図の(b)に示すように配線パターン1 2を形成する。その後、メンプレン11上にレジスト処 40 理を施した後、レジスト膜に露光、現像処理を施し、同 図の(c)に示すようにバンプ端子に即した部分16A を開口したレジストパターン16を形成する。その後、 開口部16Aで露呈した配線パターン12にエッチング 処理を施し、同図の(d)に示すように配線パターン1 2に対してバンプ端子用の凹部12Aを形成する。引き 続き、CVD処理を施してNi、Cr、W等の金属を開 口部12Aで成長させ、同図の(e)に示すように凹部 12A内で金属を成長させて基部13Aを形成し、更に CVD処理を連続的に施してレジストパターン16の開 50

口部16Aで同一金属を成長させてバンプ端子13を形成する。次いで、アッシング処理によりレジストパターン16を除去して同図の(f)に示すようにバンプ端子13を配線パターン12に形成する。その後、バンプ端子13の表面に金メッキ等を施し、バンプ端子13の接触抵抗を小さくする。

【0020】また、図3に示すパンプ端子13を製造する場合には、図4の(c)~(f)の各工程を繰り返す。即ち、最初の同図の(a)~(f)に示す工程で第1段突起131を形成し、第1段突起131の基部131Aを配線パターン12内に埋設する。次いで、同図の(c)~(f)を繰り返すことにより第1段突起131の略中央に第2段突起132を形成し、第2段突起132の基部を第1段突起131内に埋設し、パンプ端子13を形成する。

【0021】従って、図1、図2に示すバンプ端子13を有するバンプ型コンタクタ10を用いてウエハの検査を行う際に、メインチャックをオーバドライブした状態でメインチャックをX方向またはY方向に往復移動させ、バンプ端子13にせん断力が作用しても、バンプ端子13の基部13Aが配線パターン12内に埋設されているため、このせん断力はむしろ配線パターン12の上面に位置する部分に作用する。ところが、せん断力が作用する部分は同一材質で完全に一体化しているため、バンプ端子13が配線パターン12から剥離する現象は起こり得ない。図3に示すバンプ端子13を有するバンプ型コンタクタ10を用いてウエハの検査を行っても同様のことが云える。

【0022】以上説明したように本実施形態によれば、図1に示すパンプ端子13はその基部13Aが配線パターン12内に埋設されているため、パンプ端子13と配線パターン12の材質が異なり、検査時にパンプ端子13にせん断力が作用してもパンプ端子13と配線パターン12の境界面に直接せん断力が作用せず、むしろ配線パターン12の上面に位置する部分にせん断力が作用し、パンプ端子13が配線パターン12から剥離することはなく、ひいてはバンプ型コンタクタ10の寿命を延長することができる。図3に示すパンプ端子13についても同様の作用効果を期することができる。

【0023】尚、上記各実施形態ではメンブレンタイプのバンプ型コンタクタについて説明したが、バンプ端子を設ける基材はメンプレンでなくても良い。例えば、ウエハを高温下で検査する場合には基材としてウエハと熱膨張率が等しいシリコン基板を用いることができる。この場合には、高温下でウエハの電極パッドの間隔が変動しても、バンプ型コンタクタのバンプ端子の間隔も電極パッドに追随して変動するため、常に正確且つ確実な検査を行うことができる。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように本発明の請求項1~

請求項4に記載の発明によれば、突起状接触子が剥離し 難く、寿命を延長することができるバンプ型コンタクタ 及びバンプ型コンタクタ用接触子の製造方法を提供する ことができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパンプ型コンタクタの一実施形態の一部を拡大して示す断面図である。

【図2】図1に示す突起状接触子を示す斜視図である。

【図3】本発明のパンプ型コンタクタの他の実施形態の 一部を拡大して示す斜視図である。

【図4】(a)~(f)はそれぞれ本発明のバンプ型コンタクタ用接触子の製造方法を用いて図1に示すバンプ型コンタクタの突起状接触子を製造する時の工程を示す工程説明図である。

【図5】従来のパンプ型コンタクタの一例を拡大して示す断面図である。

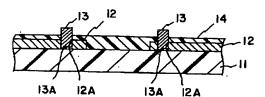
【図6】パンプ型コンタクタを用いてウエハの検査を行う時の動作説明図である。

【図7】 (a)  $\sim$  (f) はそれぞれ図5に示す従来のパンプ型コンタクタ用接触子を製造する時の工程を示す工程説明図である。

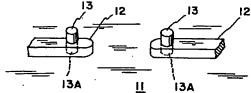
### 【符号の説明】

- 10 パンプ型コンタクタ
- 11 メンプレン (基材)
- 12 配線パターン
- 10 13 パンプ端子 (突起状接触子)
  - 13A 基部
  - 131 第1段突起(前段の接触子用突起)
  - 131A 基部
  - 132 第2段突起(後段の接触子用突起)
  - 132A 基部

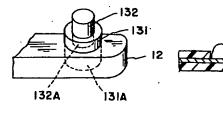
【図1】



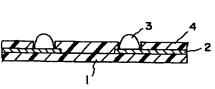
【図2】



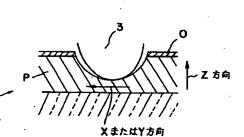
[図3]



【図5】



【図6】



【図4】

15 12

【図7】



(b) 12



(b)

(c)



(d) 16A 16 11 12 12A



